

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
第175回委員会議事録

1. 日 時： 平成22年1月29日（金）13：00～13：10

2. 場 所： 東京 京都大学東京オフィス （東京都港区港南 2-15-1）

3. 出席者：64名（順不同，敬称略）

委員長：長谷部伸治（京都大学）

委員：饒 義則（住友化学），小西信彰（代理：石橋昌宏，横河電機），篠原和太郎（東芝），鈴木 剛（東洋エンジニアリング），高田晴夫（三菱化学エンジニアリング），山田 明（三井化学），柘植義文（九州大学），野田 賢（奈良先端科学技術大学院大学），橋本芳宏（名古屋工業大学），山下善之（東京農工大学），加納 学（京都大学），伊藤利昭，梅田富雄（青山学院大学），菊池康紀（東京大学），木村直樹（九州大学），島田行恭（労働安全衛生総合研究所），関 宏也（東京工業大学），武田和宏（静岡大学），殿村 修（京都大学），濱口孝司（名古屋工業大学），船津公人（東京大学），橋爪 進（名古屋大学），松本秀行（東京工業大学），北島禎二（代理：蛭原 雄太，東京農工大学），山下 裕（北海道大学），大田原健太郎（代理：濱村隆史，クレハ），川村継夫（オメガシミュレーション），重政 隆（東芝三菱電機産業システム），大宮司理晴（ジャパンエナジー），中川明浩（代理：豊原秀史，日産化学工業），馬場一嘉（ダイセル化学工業），濱村光利（代理：若林敏祐，東洋エンジニアリング），丸山 亨（新日本石油精製），滝波明敏（昭和電工），内山正生（代理：立川公一，東洋エンジニアリング），増田士朗（首都大学東京），高峯 寛（代理：田中峰夫，住友化学），村越俊二（出光興産），松本 伸（代理：斎藤祐介，東燃化学），末吉一雄（横河電機），杉浦彰俊（森永エンジニアリング），矢羽田喜彦（三井化学），小崎恭寿男（代理：野口芳和，日揮），西澤 淳（代理：天野壮一，三菱化学），山田幸治（宇部興産），平井都志也（ソニーセミコンダクタ九州），村山 大（東芝），樋口文孝（出光興産），竹田浩伸（代理：大山 敏，三菱化学）

委員以外の出席者：十河信二（三井化学），小松規秀（カネカ），村田 尚（東洋エンジニアリング），小林隆広（出光興産），小河守正（山武），讃岐 亮（新日本石油精製），湯本隆雅（オメガシミュレーション），大寶茂樹（三井化学），西村泰治（三井化学），根岸靖典（東芝三菱電機産業システム），吉井清次（出光興産），本田祐四郎（ジャパンエナジー），田代 敦（ジャパンエナジー），片山 徹（同志社大学）

4. 委員会

1) 委員長による挨拶

2) 次回以降の研究会開催予定

2010/5/14-15 大阪（ホテルコスモスクエア国際交流センター）「バッチプロセス（仮題）」

2010/7/16 東京（CIC 東京）「Workshop No.28 成果報告会（仮題）」

2010/10/22 京都「未定」

2010/12/3 東京「未定」

3) WS 29 提案説明（資料#1）

4) 本日の研究会スケジュールの説明

資料#1：ワークショップ（No.29）提案説明

以上